

## DAFTAR PUSTAKA

- Castro, C., Pulgarin.C., Sanjines.R. 2010. Skema mekanisme kerja *DC Magnetron Sputtering*. Diakses pada 13 Juni 2016. Dari [https://www.researchgate.net/figure/222313802\\_fig1\\_Fig-1-Schematic-diagram-of-a-DC-magnetron-sputtering-unit](https://www.researchgate.net/figure/222313802_fig1_Fig-1-Schematic-diagram-of-a-DC-magnetron-sputtering-unit). Pada pukul 21.38 WIB.
- Compaan, A.D. 2004. High Efficiency, Magnetron Sputtered CdS/CdTe solar cells. *Science direct*, Solar Energy 77 (2004) 815-822.
- Dhanz, 2016. *Transformer Step up*. Diakses pada 9 Juni 2016. Dari <http://teknikelektronika.com/pengertian-transformator-prinsip-kerja-trafo/>. Pada Pukul 19.25 WIB.
- Joshi, C. 2003. Characterization And Corrosion of BCC-Tantalum Coating Deposited On Aluminium And Steel Substrat by Dc Magnetron Sputtering (thesis). New jersey: new jersey institute of technology press.
- Makhnunah, K. (2011). Performansi Kelistrikan Heterojunction CdTe/CdS yang ditumbuhkan dengan metode DC Magnetron Sputtering. Skripsi. Semarang: FMIPA Universitas Negeri Semarang.
- Marwoto, P., Sugianto, Wiyanto.(2007b). Doping Eu pada Film Tipis Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> yang Ditumbuhkan dengan DC Magnetron Sputtering. Seminar Nasional Teknik Kimia, Universitas Parahyangan, Bandung
- McCandless, B.E., Sites. J.R. 2003. Cadmium Telluride Solar cell. *Handbook of Photovoltaic Science and Engineering*. Wiley. New York. Pp. 628-631.
- Musta'anah. 2010. *Pengaruh Daya Plasma Dan Suhu Substrat Pada Penumbuhan Film Tipis Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Doping ZnO Dengan Metode Dc Magnetron Sputtering*. Skripsi. Semarang: FMIPA Universitas Negeri Semarang.
- Sudjatmoko. 2003. Aplikasi Teknologi Sputtering untuk Pembuatan Sel Surya Lapisan Tipis. Workshop: Sputtering untuk Rekayasa Permukaan Bahan. Yogyakarta: Puslitbang Teknologi Maju Batan: 3.
- Suryadi, H. Sudjatmoko, Atmono, T. M. 2003. Fisika Plasma (Diktat Kuliah Workshop Sputtering Untuk Rekayasa Permukaan Bahan). Yogyakarta Puslitbang Teknologi Maju BATAN:8.

- Wibowo, P., Tri. M.A., Suryadi. (2000). Pengaruh Parameter *Sputtering* Terhadap Perubahan Struktur Lapisan Tips ZnO. Presentasi Ilmiah. Yogyakarta: P3TM-BATAN.
- Wasa, K., Hayakawa, S. 1992. Hand Book Of Sputtering Deposition Tecnology. Principles, Technology and Aplication. Park Ridge. New Jersey. USA Noyes Publication.